

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報 (A)

昭54--93453

Int. Cl.²

識別記号 〇日本分類

庁内整理番号

❸公開 昭和54年(1979)7月24日

H 01 H 1/02 C 25 D 3/56 59 G 3 12 A 232

6530—5G 7602—4K

発明の数 1

C 25 D 5/10

7602-4K

審查請求 未請求

(全 3 頁)

國電気接点

· i 12753—244

②特 ②出

昭53(1978)1月6日

10発 明 者

宮沢修

横浜市戸塚区吉田町292番地

卯出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 解 書

- 1. 発明の名称 電気接点
- 2、 特許請求の範囲

接点下地金属と、その上に設けられた金また は銀下地めつき層と、この下地めつき層上に設 けられた、レニウム 65~85 wff、ニッケル 15~ 85 wff のレニウムーニッケル合金めつき層と からなることを特徴とする電気接点。

1、 発明の詳細な説明

本発明は電話交換機などの通信機器に使用さいれる電気接点に関するものである。

従来、中小電気接点では低接触力のため接点・ 下地金属に電気伝導性の良い金系合金めつきまったは銀系合金めつきをほどこした接点材料が使っ 用されていた。

しかし、とれらの姿点材料は硬さ(HV10 0~200) 、融点(900~1060C)が低いため、開閉動作図数が多くなると消耗が下地卓金具まで進み、消耗粉が接点表面に飛散することにより接触数据抗を増大させたり、また粘着により接点動。

作選れ(復旧不良)を生じ、接点寿命を着しく 組かくさせる欠点があつた。

本発明の目的は上記した従来技術の欠点をなくしたもので電気接点の接触抵抗を安定化させ、かつ投寿命化させた電気接点を提供することにある。

上記目的を達成するため発明者は電気接点について程々検討した結果、硬質系金めつき層より硬さの高いレニウムーニッケル合金めつき層で を設ければ良いことを明らかにした。

Tなわち、本発明は接点下地金属に企めつき を主たは銀めつき層を散け、その上にレニウム・
65~85 wtが、ニッケル 15~85 wtがとから成るレ・
ニウムーニッケル合金めつき層を形成させると
を停散とし、これより得られた接点は、動作:
時のアーク放電による消耗が下地金属にまで。
まないため接触抵抗を増大させることがなくまたスティックミスも発生しない。従つて接触
抵抗変化が少なく安定化し、かつ長期間使用できる。

特開 昭54-93453(2)

なおレニウムーニッケル合金めっき層の合金 ・ 組成をレニウム 65~85 ロヒタ、ニッケル 15~35ロヒタ・ としたのは、との組成範囲だとレニウムーニッ・ ケル合金の硬さ、融点が高くでき、かつめっき・ の厚付けができるめっき条件であるからである。x

また下地めつき層に金または銀めっき層を設っ けたのは、レニウム・ニッケル合金めっき層が、 直接下地金属に電着し難く、はく離やクラック. が生じやすいためであり、さらに変いレニウム・ ~ニッケル合金めっき層の実質硬度を下げ、接 ... 触抵抗を低くするためである。

以下本発明を実施例により説明する。第1図、 は電気接点を示すものであり、1はレニウムー。 ニッケル合金めつき層、2は金めつき層、3は. 接点下地金属、4はリードばね片である。第1。 図の鉄ーニッケル下地金属る以外を絶縁能布剤 でマスクし、その後との接点下地金属上に金め つきを行ない、更にその上にレニウムーニッグ ル合金めっきする。なお金めっきは第1表化示 **す浴組成のめっき浴を用い、同じく第1姿の条**。

件でめつきを行をつた。またレニウムーニッグ・ ル合金は第2表に示す裕組成のめっき浴を用い、 同じく第2表の条件でめっきを行なった。

第 1 表

| 裕組成(8/8) | めっき条件 | |
|----------|----------------|--|
| Au 8 | 浴園 60℃ | |
| KCN 10 | 電流密度 0.5A/dal | |
| | <i>₽ ዘ</i> 4.0 | |

第2表

| 裕組成(9/4) | | めっき条件 | |
|----------------------------|----|------------|--|
| KR4O4 | 10 | 裕 温 70 ℃ | |
| NiSO ₄ • 7H, O | 60 | 電流密度 5A/da | |
| $C_{0}H_{0}O_{\mathbf{v}}$ | 66 | PH &O | |
| NH, OH | | · | |
| (月月調整) | | | |

- めっきを発了したものはアセトンで絶景後布 剤を溶解除去する。

とのようにして得た本発明の電気接点の動作 時の特性を従来のものと比較したととろ、第2 図第3表に示す結果を得た。第2図の5は従来。

品の接触抵抗変化であり、6は上記した本発明・ 増大を防止し、接点の長寿命化を達成し得ると 品の接触抵抗変化である。との時の試験条件は ・ 負荷 48¹、 0.1 ¹、 後触荷重 10 8、開閉 動作回数 ・ 使用した通信機器は性能、信息性が著しく向上 10回まで行なつた。とれから接触抵抗は第2図 -に示すごとく本発明品が107回動作後も初期値と 4 図面の簡単な説明 ほとんど変化ないのに比し、従来品は大幅に増、 加しているととかわかる。

接点の最大消耗器さは第3数に示すととく本. 発明品は5 4 であるのに対して、従来品は25 4 . であつた。

| | 成 分(wt %) | | 皮膜厚み(4) | 最大情耗課さ(4) |
|------|---------------------|----|--------------|-----------|
| 従来品 | An : 99.95,Co: 0.05 | | 10 | 25 |
| 本实施例 | 上層 | 下層 | 10 | |
| | R+65,Ni56 | Au | (Ro-Ni7, Au3 | , 6 |

この様に本発明の電気袋点は極めて硬さ、融 点の高いレニウムーニッケル合金めっき(従さ 1000月4。殷点 2200℃)を行ない、 耐粘着性、耐 消耗性をあげているので、それにより復旧不良、 および下地金属の第出、飛散による接触抵抗の。 とがわかつた。したがつて本発明の電気接点を する。

第1回は本発明の電気接点の一実施例を示す 立体図で、第2図は実験データである。

1 …レニウムーニッケル合金めっき層

2…金めっき層

5 …接点下地金属

計 1 股



